This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

EUROPEAN PATENT OFFICE

Patent Abstracts of Japan

PUBLICATION NUMBER

53050245

PUBLICATION DATE

08-05-78

APPLICATION DATE

18-10-76

APPLICATION NUMBER

51125356

APPLICANT: NIPPON SYNTHETIC CHEM IND CO LTD:THE;

INVENTOR: HASEGAWA MASAYASU;

INT.CL.

C08K 5/09 C08J 3/00 C08K 5/19

TITLE

COMPSITION GIVING MILDEW-RESISTING AND VISCOSITY

REDUCTION-PREVENTINGPROPERTIES TO AQUEOUS HIGH POLYMER

ABSTRACT :

PURPOSE: A composition which is composed of dehydroacetic acid or its salt and a trimethyl or benzyl type surfactant and shows their synergistic action thus giving highly mildew-resisting and viscosity reduction preventing properties to high polymer equeous

solution.

COPYRIGHT: (C)1978, JPO& Japio

09日本国特許庁

公開特許公報

①特許出願公開

昭53-50245

(f) Int. Cl.² C 08 K 5/09 C 08 J 3/00

5/19

C 08 K

識別記号 CAG

CAG

⑩日本分類 25(1) A 291 25(1) A 122 庁内整理番号 7438-48 6358-48 砂公開 昭和53年(1978)5月8日

発明の数 1 審査請求 有

(全 4 頁)

図高分子水溶液に防黴並びに粘度低下防止効果 を付与する組成物

②特

願 昭51-125356

20出 願

願 昭51(1976)10月18日

70発 明 者 小谷安夫

枚方市枚方上之町9の36

沙 発明 者 長谷川昌康

京都市伏見区深草坊町34

⑪出 願 人 日本合成化学工業株式会社

大阪市北区神山町40の4

明 細 書

1 発明の名称

高分子水溶液に防黴並びに粘度低下防止効果を付与する組成物

2 特許額求の範囲:

- 1. (A)デヒドロ酢酸又はその塩類と(B)一般式 の RN(CH₈) x 又は RN(CH₈) z CHz-(①) * で示される(但しRはアルキル基、 * はハロゲンを示す)トリメチル型又はベンジル型界面活性剤とからなる高分子水溶液に防黴並びに粘度低下防止効果を付与する組成物。
- 2. 組成物中の(A)成分の含有量が 7 0 重量 % 以上 である特許勘求の範囲第1 項記載の組成物。

3 発明の詳細な説明

デンブン、CMC、ポリピニルアルコール等の水溶性高分子は繊維用制剤、接着剤、被便剤等各種用途に極めて有用である。かかる用途に もいて水素性高分子は普通、水溶液の状態で用 いられるが、作業現場の使用手順上、使用した残分を水格被の状態のままで残し、これを日時をおいて再度使用する必要があったり、一旦調製した水格液を長期にわたって保存する必要のある場合が多い。

しかしながら、水溶性高分子の水溶液、特にデンズル溶液は、わずか一昼夜程度の放置でさえ、低が生えて悪臭を放ち作業上悪影響をおさしてたり、あるいは細菌が増殖して水溶液の粘度が著しく低下したりする必要があったり、ある合度の低下を意味するのでその用途における所期の目的とする性能が得られてくくなるという問題を引きおこす難点がある。

かかる問題を解決するためにデンブン水溶液に各種の防御剤や殺菌剤を添加することが試みられているが、その効果は必ずしも充分でなく、防御性及び粘度低下防止性の両者の性質を備え、しかもその性能が強力でかつ毒性の少ない添加剤の開

特別部53-- 56145 (2)

発が喪室されている。

しかるに本発明者等はかかる問題を解決すべく 鋭意研究を重ねた結果、(A) デヒドロ酢酸又はその 塩類と(B) 一般式 RN (CHa)aX 又は RN (CHa)a CHa 一〇 T で示される(R、X は前記と阿様)トリメチ ル型又はペンジル型界面活性利とからなる組成物 が防御性及び粘度低下防止性のいずれの点でも強 力な性能を有することを見出し本発明を完成する に至った。

ヒドロ酢酸又はその塩類の防黴効果がカチオン界面活性剤の暴加により、一方カチオン界面活性剤の粘度低下防止効果がデヒドロ酢酸又はその塩類の暴加によりそのいずれの効果も相乗的に向上して、従来の欠点を解決出来るものであって、かかる相乗効果が得られることは従来の知見からは到底予想し得ない驚くべき事実といわざるを得ない。

本発明で使用する(A)成分はデヒドロ酢酸又はその塩類であり、かかる塩としてはナトリウム塩、カリウム塩が挙げられる。本発明では水化対する 都解性が良好であるという点でデヒドロ酢酸塩が 有利に用いられる。

本 発明で使用する(B)成分はトリメチル型及びペンジル型カチオン界面 活性剤である。

トリメチル型カチオン界面活性剤は一般式 RN(CHa)ax で示される(R;アルキル基、X; 塩素、臭素等のハログン)。かかる界面活性剤と して具体的には、ドデシルトリメチルアンモニウ ムクロライド(C12 H22 N(CHa)aCl)、ヘキサデシル トリメチルアンモニウムクロライド(CMHan N(CHa)a

G1)、オクタデシルトリメチルアンモニウムクロライド(C1eHan (CHa), C1)、その他ヤシアルキルトリメチルアンモニウムクロライド、硬化牛脂アルキルトリメチルアンモニウムクロライドが挙げられる。主としてアルキル基の故業数が8~20のものが有効である。又、ペンジル型カチオン界面括性削は一般式取り(CHa), CHz (CHa), CHz (CHa), CHz (CHa), CHz (CHa), CHz (CHa), CHz (CHz), CHz), CHz (CHz), CHz (CHz)

(A) 成分と(国成分との混合比はいずれでも良いが、相乗効果がより一層器められるのは(A)成分が70重量%以上、特に好ましくは90~99.5重量%であるので、かかる組成において用いるのが有利である。

又、本発明の組成物を水格性高分子水溶液に漏

加するに際しては、水谷液中の組成物の濃度が 50~10000ppmになる如く添加するのが有 利であり、下限以下では防黴、粘度防止のいずれ の効果も発揮されず、一方上限以上添加すると逆 に効果が低下する。デヒトロ酢酸を使用する場合、 酸酸は水離溶性であるので、最終的には水谷液で はなく分飲液であるが、かかる分散液でも本発明 の効果は何等差はない。分散が不充分の時は適宜 乳化剤を併用することが有利となる。

本発明で対象とする水器性高分子としては、生

特別問53-- 50245 (3)

次に実例を挙げて本発明の組成物を更に詳しく 説明する。

実例1~9

デンブン(コーンスターチ)の5重量%水溶液に無機塩0.35重量%(硝酸カリウム 0.2 重量%、リン酸 - カリウム 0.1 重量%、硫酸マグネシウム 0.05重量%)を添加して試験用棚液を調製した。この棚液に所定混合比率のデヒドロ酢酸ナトリウ

ムとテトラデシルジメチルペンジルアンモニウム クロライドとの組成物を所定量添加し、数糊液を 37 Cの恒温器中に 2 ヶ月静谧した。

サンブル 2 0 0 ml を採取し、後の生育度、細菌 数、粘度変化を測定した。

但し、(1) 黴の生育度は肉眼的に観察した。

- (2) 細菌数はトーマ氏の血球計数器にて側定し、 1 ml中の菌数を求めた。
- (3) 粘度はB型粘度計(型式BL)により脚定した。

尚、対限例としてデヒドロ酢酸ナトリウム、テトラデシルジメチルペンジルアンモニウムクロライドを単独使用した場合の実験を行った。 これらの結果を第1表に示す。

第 1 表

項	組成物の混合比(重量5)温度物の影				·	i
* B	プヒドロ 酢酸 ナトリウム	テトラ デンルジメ テルペンジルアン モニウムタロライド	加量(ppm) (関策全体 に対する 過度)	歌の生 育度 (注1)	網 職 数 (類) (注2)	粘 政 (cp) (注3)
1		1	100	#	9 × 10 *	850
3	95	5	500	_	5 × 10 2	900
3		}	1000	_	5 × 10,2	900
4			100	#	3 × 10 8	870
5	90	10	500		5 × 10 *	900
6			1000	_	1 × 10 x	900
.7			100	++	5 × 10 2	880
8	80	20	500		7 × 10	900
9			1000		5 × 10	850
			95	₩	25 × 10 1	20
対	100	0	475	#	20 × 10 1	100
			950	+	7 × 10 5	300
雇			5	-1811	15 × 10 7	100
_	0	100	25	#	2 × 10 5	250
71			50	##	4 × 10 ⁴	280
	0	0	0	-###	28×107	20

注1) 黴の生育度は

化て表示する。

注2) 初発の細菌数は 3 × 1 0 個である。

柱3) 初発の粘度は900CPである。

実例10~18

CMCの3重量を観視を使用した以外は実例1 ~9と同一の実験を行った。その結果を第2表に示す。

第 2 表

\ #	組成物の製	る合比(重量を)				
美	デヒドロ 野歌 ナトリウム	ナトフザシルジメ ナルベンジルT ンモニウムタロ ライド	加量(PPm) (制能全体 に対する 機能)		個電数 (値)	粘 g (cp)
10			100	+.	1 × 10 4	4700
111	9 5	5	500	-	5 × 10 2	5660
12		l	1000	_	2 × 102	5 6 6 0
13		1	100 ·	+	5×10*	5000
14	9 0	10	500	_	2 × 10 t	5660
15			1000		1 × 10 *	5660
16			100	+	3×102	4900
17	8.0	20	500	_	1 × 10 ²	5660
18			1000		5 × 10	5600
			95	₩	71×10	100
29	100	C	475	#	8 × 10 *	760
1 1		i	950	+	5 × 10	1400
		 	5	#	7×10	250
1 -	0	100	25	##	4×10	450
91		!	50	##	5×10*	580
1	0		0 1		15×10*	50

注) 初発の細菌数は 2 × 10⁸ 個、粘度は 5 6 6 0 cpで ある。

疾例19~27

実例1~9 にかけるテトラデシルジノチルペンジルアンモニウムクロライドに代えてヘキサデシルトリメチルアンモニウムクロライドを用いた以外は両側に挙じて実験を行った。 その結果を第3 表に示す。

第 3 表

\ A	温度物の質	合比(重量が)	超成物の影			6 R
*\B	デヒドロ 勤敬 ナトリウム	ヘキサデシルトリ メテルアンモニウ ムタロライド	対する機能	1	. (20	(cp)
19			100	#	5×104	830
20	95	5	500		7×10*	900
21		1	1000		6×10"	900
22			100	#	5×10	850
23	90	10	500	_	6×10".	900
24		1	1000		4×10°	900
25			100	#	8×10*	840
26	8.0	20	500	-	5×10*	900
27			1000		9×10	880
]			95	##	25×107	20
Ħ	100	0	475	#	20 × 10 ³	100
			950	+	7×10	300
■	0	100	5	11111	25×10 ⁷	20
			25	#	5×10 5	300
91		l	50	₩	9×104	520
	0	0	0 3	11111	28×10*	20

対限例

実例2におけるテトラデシルジノチルペンジルアンモニウムクロライドに代えてテトラデシルアミン酢酸塩(アミン塩型カチオン界面店性削)、ポリオキシエチレンドデシルモノノチルアンモニウムクロライド(イミダゾリン型界面活性削)を使用した以外は同例に準じて実験を行った。その結果を第4要に示す。

第 4 表

(4) 成分	(B) et 29	能加量 (ppm)	歌の生 育蔵	# E & (#)	能成 (cp)
プレドロ酢酸 ナトリウム	ナトラデンルア ミン静設塩	500	#	3 × 10 ⁵	2 2 0
プヒドロ酢酸 ナトラクム	ポリオキシエテレン ドゲいルシノゲルアン モニウム タロライド	500	#	6 × 10*	210

尚、デヒドロ酢酸ナトリウムの使用を省略した 時の黴の生育度、細菌数、粘度は、テトラデシル アミン酢酸塩単独使用の場合が最、5×10[®] 個、 100 cpでありポリオキシエチレンドデシルモノ メチルアンモニクムクロライド単独使用の場合が

機、 9 × 1 0 * 個 、 1 5 0 cp であり、対照例のいずれについても相乗効果は腸められなかった。